PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-167210

(43)Date of publication of application: 30.06.1989

(51)Int.Cl.

C01B 31/04

(21)Application number : 62-328653

(71)Applicant: TOYO TANSO KK

make the control of the second particles and the control of the co

(22)Date of filing:

24.12.1987 (72)

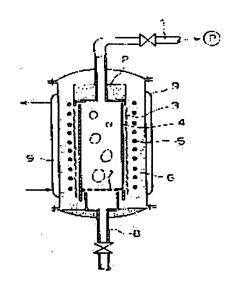
(72)Inventor: HIRAOKA TOSHIJI

MIKI SOUKAN

(54) PROCESSED ARTICLE OF CARBONACEOUS FELT AND PRODUCTION THEREOF

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide the title processed article having excellent heatinsulation effect, high mechanical strength and free from fluffs, by forming a thermally decomposed carbon film on a surface of a gas-permeable carbonaceous felt and/or impregnating the carbon film in the felt. CONSTITUTION: Air in a vessel is substituted with N2 gas by supplying N2 gas through a gas-feeding pipe 8. The pressure in the vessel is reduced or the vessel is evacuated through a gas-exhaustion pipe 1 to keep the atmosphere in the vessel in a non-oxidizing state. An electric potential is slowly imposed to an induction coil 5 to heat a susceptor 6 and a carbonaceous felt 4 is heated by the radiant heat of the susceptor while controlling the temperature of the felt to a prescribed level. When the felt is graphitized to an extent, a halogen gas is supplied through the feeding pipe 8. The temperature is slowly raised or lowered after the completion of the surification process and the system is controlled to a prescribed temperature. A thermally decomposed carbon film is formed on the surface of a substrate by thermally decomposing a hydrocarbon gas such as C3H8 or a hydrocarbon compound or the thermally decomposed carbon is impregnated in the felt.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑲ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1 - 167210

⑤Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)6月30日

C 01 B 31/04

102

8218-4G

·審査請求 未請求 発明の数 3 (全9頁)

₩発明の名称

炭素質フェルト加工品並びにその製造方法

②特 願 昭62-328653

29出 願 昭62(1987)12月24日

⑫発 明 者

平 岡 利 治

香川県観音寺市出作町371

⑫発 明 者 三

木 相 煥

香川県観音寺市柞田町丙1451-1 雇用促進住宅2-406

社 大

⑪出 願 人 東洋炭素株式会社

大阪府大阪市西淀川区竹島5丁目7番12号

⑪代 理 人 弁理士 尾 関 弘

明 細 書

1. 発明の名称

炭素質フェルト加工品並びにその製造方法

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 通気性をもつ炭素質フェルト表面に熱分解炭素被膜を形成せしめるか、又は(及び)内部に浸透せしめて成る炭素質フェルト加工品。
- (2) 無機質不純物が 1 0 ppm 以下であることを特徴とする第 1 項記載の高純度炭素質フェルト加工品。
- (3) 熱分解炭素被膜の膜厚が約5~500μmである特許請求の範囲第1または2項に記載の炭素質フェルト加工品。
- (4) 熱分解炭素を内部に浸透せしめた部分の蓄密 度が0.08~0.5 g/ccである特許請求の範囲第1乃 至3項のいずれかに記載の炭素質フェルト加工品。

- (6) 黒鉛化に先だって、あるいは(及び)黒鉛化の後で熱分解炭素生成処理前に高純度化処理を同一装置内で行うことを特徴とする特許請求の範囲第5項に配載の製造方法。
- (7) 上記各処理を減圧または高真空下で高周波加 熱手段を用いて行うことを特徴とする特許請求の 範囲第5または7項に記載の製造方法。
- (8) 黒鉛化と高純度化とを一部重複して平行的に 行うことを特徴とする特許請求の範囲第6項記載 の高純度炭素質フェルト加工品の製造方法。
- (9) 特許請求の範囲第5~8項のいずれかに記載の高純度フェルト加工品の製造方法に於いて、黒鉛化及び高純度化の少なくとも1つを1007orr以下の圧力下で行うことを特徴とする製造方法。
- (11) 特許請求の範囲第1項記載の加工品から成る

断熟材。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は金属の焼入れ、焼鈍、ろう付け等の金属外型、粉末金属の焼結、金属の蒸着、セラミックス原料の精製や焼結等、波圧下又は不活性外ス雰囲気下に於いて高温処理を行う際に主に断熱材として使用される炭素質フェルト加工品、半装置、プラスマ処理装置等に於いて主に断熱材として用いられる炭素質フェルト加工品、並びにその製造方法に関する。

〔従来の技術及びその問題点〕

従来、真空炉のような高温で使用する炉の断熱材としては古くは耐火レンガが、最近はセラミック系、鉱サイ系、ロックウール系の発泡体や繊維東フェルト等が用いられている。

このような無機繊維材料は軽量で可挠性があり、形状、品質共に殆ど均一なものとして提供されるため、炉内に装着する容易さと確実な断熱性が

- 3 -

る膨張黒鉛を用いたもの、例えば実開昭50-3 9571号公報に示される炭素質フェルトと炭素 繊維からなる組み合わせ断熱材、特公昭50-3 5930号公報に示される炭素フェルトをフェノ ール樹脂で固定したもの、或いは実公昭58-2 9129号公報に示されている様に炭素質コェルトと気密性を持つ黒鉛シートとを、炭素質結合体を用いて接合して積層構造となしたもの等が提案されている。

これ等炭素質フェルトを断熱主体として用いた 材料は耐熱性、断熱性共に優れたものであるが、 上記した各用途の如く特に高度に且つ厳密に管理 された厳しい反応及び操作条件下で使用するには いまなお次に示す様ないくつかの欠点が指摘され ている。

第1の欠点はこれ等断熱材は不純物レベルが高 く、高温下での反応雰囲気下にて使用中に、断熱 材から発生する不純物が、製品を汚染し、品質の 劣化、歩留りの低下等を招く要因となることであ る。 得られ、また常高で熱容量が小さく昇温や冷却の時間も短縮されること等優れた特性があるが、反面これ等を金属の焼入れ、焼鈍、ろう付け等金属の焼結、金属の蒸着、セラミックス原料の精製や焼結等、減圧下又はで用気ではでいる。 無対、半導体製造用単結晶引上げ装置、化分野の 熱理蒸着装置、プラズマ処理装置等の用途れている。 適用する場合のいくつかの欠点が指摘されてる。

欠点として先ず耐熱性の欠点が挙げられる。即ち、これ等無機繊維系フェルトを用いた場合の耐熱性は通常1000℃程度であり、特に優れたものでも1500℃が限界であった。

このような無機繊維系の欠点を補うために炭素系のフェルト、或いは膨張黒鉛粉を圧縮、成形、適当な外被物にて被覆した形式の断熱材が提案された。このような炭素系材料を用いた場合には、耐熱性は約300℃と極めて高く、且つ嵩高な形で成型出来るので、高い断熱性も付与出来る。例えば実開昭51-15767号に開示されてい

- 4 -

第2の欠点はこのような多れではない。 第3の欠点はこのような場合、数年では、 なる合、数量や流入のがよりを を主に、ないで、 を主に、ないで、 を主に、ないで、 を主に、ないで、 を主に、ないで、 を主に、ないで、 を主に、ないで、 を主に、ないで、 をでいる。 でいる。 をでいる。 でいる。 でい。 でいる。 でいる。

第3の欠点は炭素質フェルトを装置内に装着するためには多くの支持体を必要とし、しかも装填すべき装置内で現物合わせでポルト孔の穿孔等を行う必要があり、この加工作業のため炭素質フェルトの破損飛散した小片たとえば毛羽等が装置内の各所に沈積し、被処理物を炭素で汚染せしめる

原因ともなっている。

またこれ等炭素質断熱材の製造方法についても 従来の方法ではいくつかの難点が指摘されている 。 従来の製造方法としては通常以下のように行わ れていた。

即ち、先ず炭素質(場合により一部樹脂分を含む場合あり)製品またはその半製品を焼成炉内に於いて800~1000℃に加熱しバインダー等に含まれる易揮発成分を分散、蒸散させて焼成し炭化を進める工程(工程A)。

次に焼成体を取り出し、黒鉛化炉、例えばアチェソン炉、カストナー式炉、又は誘導加熱炉等にて約3000℃に加熱して黒鉛化する工程(工程B)。

更に、このようにして得られた黒鉛化材料を、別の反応器中でハロゲンを含むガス 雰囲気中で加熱し、含まれている不純成分を蒸気圧の高い物質に変化せしめて母材から揮散させ、高純度化を行う工程(工程 C)。

このような従来の方式、即ち炭化、黒鉛化、高

程A)は別の炉で行ったあと、黒鉛化(工程A)は別の炉で行ったあと、黒鉛化(工程 C)とをアチェソン炉を用いた。しかして行う方法が開発された。しかり第一次では次のような欠点がある。即ち先ずが低いたきが大きいこと、第2に可力効率が低いると、第3に炉の構造上の制約からハロゲンが悪いった。とであった。

[発明が解決しようとする問題点]

本発明が解決しようとする問題点は、従来のこ

- 7 -

の種炭素質フェルト加工品またはこれから成る断熱材並びにその製造方法の上記欠点を解消することであり、更に詳しくは断熱効果に優れ且つ機的強度が大きくしかも成形性並びに取扱い性にも優れた毛羽の発生しない、高品質で低コストの炭素質フェルト加工品並びにその製造方法を提供しようとすることである。

〔問題を解決するための手段〕

この問題点は(i) 炭素質フェルトの表面に熱分解炭素被膜を形成せしめるか、または(及び) 該フェルトの内部に該熱分解炭素を含浸せしめること、及び(ii) 炭素質フェルトを一つの装置で 黒鉛化、必要に応じ高純度化、及び熱分解炭素生成処理を行う製造方法を採用することによって解決される。

即ち、本発明者は従来の炭素質フェルトを使用 した加工品またはこれから成る断熱材の上記難点 を解決するために、また従来の方法では達成出来 なかったより高純度の加工品を、より経済的に製 造する方法を開発するために、従来から鋭意研究 - 8 -

を重ねた結果、炭素水素類特に C. ~ C. 、最も 入手し易くはC、H。等の炭化水素ガスもしくは 炭化水素化合物等を熱分解させて炭素質フェルト 表面に熱分解炭素被膜を形成せしめるか、又は(及び)内部に浸透せしめる時は、毛羽発生もなく 、高純度で断熱効果に優れ、成形性の良い堅牢な 炭素質フェルト加工品またはこれから成る断熱材 を得ることを見出すと共に、併せて一つの装置で 黒鉛化、必要に応じ高純度化、及び熱分解炭素被 覆処理を順次、又は一部操作を並行して同時に行 わしめることにより、物品移動の経費、半製炭素 材の破損、装置の冷却、加熱サイクルに伴うエネ ルギー損失の低減、装置稼働率の向上、高純度化 に伴うハロゲン消費量の節減、間接的には排気、 排水処理費の節減等を計りながら、品質的には従 来の方法ではなし得なかった超高純度化の炭素製 品を得る画期的な製造方法を開発し得ることを見 出し、ここに本発明を完成するに至ったものであ

〔発明の構成並びに作用〕

先ず本発明に係る炭素質フェルト加工品または これから成る断熱材(以下単に断熱材という)の 構成について説明する。

本発明に係る断熱材は、通気性を有する炭素質 フェルト表面に安定な熱分解炭素被膜を形成せし めるか、又は(及び)内部に浸透せしめたもので ある。

このように本発明断熱材に於いては裏面に熱分解炭素被膜を形成せしめるか柔質フェルトとかの熱皮素との強い接着性及び、熱分解炭素との強い接着性及び、熱分解炭素の汚染がの機力を動物を、逸出によるが内部の炭素質の汚染ができる。 表別の発生、この飛散による被処理物との汚染を 防止することができ、惹いては被処理物中に炭素が不純物として入ることが有効に防止できる。

この炭素質フェルトとしては従来から使用されて来たものがいずれも使用出来、より具体的には例えば有機質繊維を出発原料とするもの、石炭や石油系タール、ピッチ等を原料とするもの、ポリ

- 1 1 -

純物により炉内を汚染する傾向があり、またガス 透過率が上記値よりも高くなると炭素質フェルト からの不純物の汚染が発生する場合がある。膜厚 は好ましくは5~500μm特に好ましくは20 ~100μm程度であり、5μmに達しないとき は毛羽の発生を防止する効果が不充分でまた成形 性も不充分で取りあつかいにくく、逆に500μ mよりも厚くなると加熱急冷の繰返しの使用に際 して剝離、脆化などが発生する傾向があり、また 炭素質フェルトが露出し被膜形成の効果が不充分 となる場合がある。また内部に熱分解炭素を浸透 させる場合その设透部分の嵩密度は0.08~0.5g/ cd好ましくは0.15~0.3g/cd程度である。0.08g /calに達しないときは炭素質フェルトの成形性及 び毛羽防止が不充分であり0.5g/cmiよりも大きく なると熱伝導率が大きくなり断熱性が悪化するこ とがある。

本発明に於いて熱分解炭素被膜を形成し、または含浸せしめる方法自体は例えば「炭素材料入門」(炭素材料学会・昭和47年11月発行)等の

ピニールアルコール、ポリアクリロニトリル等の合成繊維を原料とするもの、リグニン、再生セルローズ系物質等天然物系繊維を原料としたもの等の代表例として挙げられる。またこれ等原料から得られた糸状物を、フェルト状となした後、不融化、焼成して得られる炭素繊維マットも有効に使用出来る。また本発明に於いては炭素質フェルトとしてこれを黒鉛化したものも使用できる。

この炭素質フェルト製面に緻密でしかも高純度な熱分解炭素を好ましくは5~500μmの膜厚で形成させるか、又は(及び)含浸部分の嵩密度を0.08~0.5g/cmlとなるように内部に浸透で且る。そしてこの際の熱分解炭素は特に高純度で且のであることが必要である。この際であることを意味し、ガススは10~5(cml/sec)以下であることを意味する。この際純度が上記範囲をはずれると熱分解炭素被膜含体の不

· - 1 2 -

文献に記されている通り、別の分野では良く知られたことであり、その一般的実施態様を記じ炭素とくに炭素を生材料、例えば炭素数1~8とくに炭素数1~8とくに炭素を投入した水素化合物を熱分解させ、基材とに炭化水素化合物を熱分解させ、基間を形成とし分解炭素を浸透、析出させ、表面に被膜節用とし分け、大変を受け、一般では対して水素がスを1.5 のでのである。これに対して水素がスを1.5 のでが発生して、全圧を300でで、好ましくは50でに以下の条件で操作することが望ましい。

このような操作を行った場合、炭化水素が基材 表面付近で、脱水素、熱分解、重合などによって で、脱水素、熱分解、重合などによって で、脱水素を形成し、これが基材上に沈積 、析出し、さらに脱水素反応が進み、強固で不浸 透性の熱分解炭素被膜層が形成され、あるいは浸 透して含浸されるのである。但し、O₂、H₂Oの 共存は悪影響があるので避けることが好ましい。 析出の温度範囲は800℃以上、2500℃位ま での広い範囲である。 尚本発明に於いて上記熱分解炭素被膜を形成又は(及び)浸透させる条件自体は何等重要ではなく、上記所定の要件を有する熱分解炭素被膜が形成されるか、又は(及び)内部に浸透されるかぎり何等その形成条件は限定されるものではなく、各種の形成方法がいずれも有効に適用出来るが、その一つの腹様を例示すると下記の通りである。

熱分解炭素処理に於いて炭素質フェルト要而に 被膜を形成させる場合は被置温度は約1700℃ ~2500℃、内部に浸透させる場合は約100 0℃~1300℃である事が好ましい。

この理由は下記に示す通りである。

本発明に於いて上記熱分解炭素被膜は等方的に 形成させても良いがその黒鉛結晶基底面即ち炭 6角網面を基材衷面に選択的に平行に配向(質 異方的に)させることが好ましい。本来炭素分 大ルトは、断熱効果に優れているが、更に熱 炭素被膜を平行に配向させることにより更に 炭素被膜を平行に配向させることにより更に 炭素被膜の形成時の温度を調整する には、熱分解炭素被膜の形成時の温度を調整する

- 1 5 -

第 1 表

熱分解炭素生成温度	(002) 回折強度比	熱分解炭素密度(g/ cm)
1.0.00	1 1 5	2. 22
1300	5 1	1. 98
1'400	5	1. 47
1500	2	1. 41
1600	2 7	1. 80
1700	4 8	2. 00
2000	100	2. 19
2 2 0 0	1 1 2	2. 22
2500	114	2. 23

ことにより容易に達成出来、10000~1300 で又は1700~2500でに温度を設定して熱 分解炭素を生成せしめることにより効果的に上記 所定の配向性を有する被膜が形成出来る。この点 を明らかにするための本発明者の研究によると次 のことが明らかになった。即ち、熱分解炭素被膜 について X 線回折図を撮り、その (002) 回折 線の強度をもって選択的配向度の目安とすると第 1 表の様になる。

第1表の結果から生成温度1400~1600 でではX線回折強度が弱く、異方性の小さい熱分解炭素被膜が形成されるのに対し1000~13 00で及び1700~2500ででは回折強度が強く異方性の大きい熱分解炭素被膜が選択的に配向していることが判明する。従って本発明では断熱効果を向上させる点に於いて上記温度範囲が好ましい。

- 1 6 -

本発明に於いて使用される炭素質フェルトは高純度化されていることが好ましい。この際の高純度化とは、無機質不純物の含有量少ないことを意味し、通常全体の不純物の量が10ppm 以下が好ましい。

この際の高純度化方法は、フェルトを滅圧、高 温下にて、ハロゲン含有ガスに接触せしめ、高純 物として含まれる金属類を、より蒸気圧の高い頭で ロゲン化物に変えて除去する手段(例えば特別 6 1 - 2 2 4 1 3 1)を例示出来る際使用さばれるものではない。また、この際使用されれるではない。また、この際使用されれるではないでは塩素、フェゲン含有ガスとしてなどハロゲン含有がスとしてなどのではないであるがある。

この炭素質フェルトの高純度化は出来るだけ内部まで高純度化することが好ましく、このため熱分解炭素処理を施す前に予め行うのが効果的である。即ちフェルト内部まで高純度化を進めるためには、ハロゲン化合物が内部まで進入し、且つハ

ロゲン化され気化した不純物がフェルト外部にまで排除されなければ効果は少ない。このためには 工程の順序としては、通気性を有する炭素質フェ ルトを予め高純度化した後に熱分解炭素処理を施 すことがよい。

また高純度化をより迅速に確実に進めるために、反応容器内の圧力を変動させて高くしたり低く したりすることが好ましい場合がある。特にフェルトの通気性が大きい場合効果が大きい。

一般に高純度化は反応系内を減圧条件、例えば 1 0 0 Torr以下に全圧を保ちつつ炭素質フェルトを 1 5 0 0 ~ 2 0 0 0 Cに保ち、前記のハロゲン 化合物を流通せしめる。必要に応じて反応系内の圧力を上下させる。

今、第2衷に、2000°でにて5分間保って高 純度化した炭素フェルトの不純物量測定値を、ま た参考値としてかかる高純度化しない原料フェル トの不純物量を示す。

但し、この第2衷では、プロパンを原料ガスと する熱分解炭素と石炭系タールを原料とするフェ

- 1 9 -

第 2 衰

	原料	ハロゲン処理		
不純物	不純物の量(ppm)	不純物	不純物の量(ppm)	
Fe	5 2 8	Fe	<1.0	
A &	180	A£	<0.3	
Са	1 4	Ca		
Мg	7 6	Мв	<0.1	
Si	8 4 0	Si	<0.1	
Na	4 4	Na		
S	704	S		
C &	4 0	C£		
Рь	< 4	Pь		
		P		
		к		
Ash (%)	0.30	Ash (%)	0.0009	

ルトを組み合わせた例であり、その高純度化条件 、使用したフェルト等の詳細は下記の通りである。

高純度化条件:温 度:1800℃

· 真空度: 2 0 Torr

ガ ス:2フッ化エタン

使用したフェルトの物性:ピッチ系フェルト

カサ密度 0.07g /cm²

尚この第2表では上記のものを使用しているが、他の炭化水素ガス及び、他の産地の黒鉛、石油系原料等のフェルトを用いた場合、不純物の種類が異なることがあるが、何れの場合も本発明方法によって不純物量を10ppm以下に容易に下げることが出来るものである。

尚高純度化処理のための高温焼成により内部の 炭素質フェルト層が黒鉛化され強化される副次的 な好結果ももたらされる。

- 2 0 -

次に本発明に係る断熱材の製造方法について説明する。

本発明の断熱材を製造する方法としては基本本的 次素質フェルトを黒鉛化化した 意味素質フェルト表面に熱分解炭素性 被脱素質フェルト表面に熱分解炭素性 しいで 放大 で は で な は で な は で な な な な な で で の 望 で の 強 で で な と で な で な と で で と む で に は 野 の で で と む し て で は 明 い な に で き 更 に 詳 し く 説明する と と 変 置 を 用 い る 方 法 に つ き 更 に 詳 し く 説明する と の 通りで ある。

先ずガス供給管(8)からNェガスを送気して、容器内部の空気をNェガスで置換したのち、ガス排出管(1)から滅圧、又は真空に引き、雰囲気を非酸化性とする。

次に誘導コイル(5)に徐々に電圧を印加してサセプター(6)を加熱しその輻射熱により被加熱炭素質フェルト(4)を1500~3000℃に調節しなが

ら加熱して黒鉛化がある程度進んだ段階でガス供給管(8)からハロゲンガス、例えば2フッ化エタンを(流量は容器内に充塡する被加熱炭素材の量により増減されるが、例えば1~7NTP /kg程度で)3~8時間程度供給する。

容器内は加熱を始めた時点から100forr以下 好ましくは1~50forr程度に保つ。

高純度化操作が完了した時点で徐々に昇温及び降温し約1000~1300℃又は1700~2500℃に調節して、H。等の炭化水繋がスもしくは炭化水素化合物等を熱分解させながら基材表面に熱分解炭素の被膜を形成せしめるか又は(及び)内部に浸透せしめる。

装置を冷却する工程の途中、約1500~20 00℃に於いて容器内圧力を10- *~10- *Torr に強滅圧し、冷却することにより商原子価不純物 を除去すると共に、アウトガスの少ない高純度断 熱材を得ることが出来る。

通電を停止、容器内にN。ガスを充塡、置換しながら常圧、常温に戻す。

- 23 -

本発明に於いて高純度化又はこれと黒鉛化を実施する際の容器内の圧力は100forr以下の範囲内に保つことが望ましい。容器内の圧力は、ハ不純物、塩素化又は(及び)弗素化されたた合物の蒸化を変化の総和(全圧)として上からに対してが、これが100forrより高い場合はは圧効果が低くなり、従って高純度化に要するははでいるが、なり、で効果もさほど大きは極めない。本発明の炭素質フェルト加工品は極めない。本発明の炭素質フェルト加工品は極めない。本発明の炭素質フェルト加工品は極めなる。

本発明実施の一つの応用的例として、高純度操作中、反応容器内の圧力を変動させて高くしたり低くしたりする場合には、フェルトの深層部へのハロゲンガスの拡散、置換及び深層部からのハロゲン化生成物の離脱、置換が完全となる場合があり、より効果的である。

実施例

以下に実施例を示して本発明を具体的に説明す

上記方法は黒鉛化と高純度化を一つの炉で行う 方法を示しているが、本発明に於いては高純度化 だけを上記の方法で行ってもよいことは勿論であ る。

第2の利点としては、ハロゲン又は(及び)水 業化されたフェルト中の不純物が、被圧下である ため、外部に揮発、離脱し易くなるため、少量の ハロゲンガスの使用にも拘らずより速く、より高 い純度のものが得られることにある。

- 2 4 -

る.

実施例 1

第1図に示す高周波誘導電気加熱炉内で断熱材を作製した。尚、炭素質フェルトとして、石炭系ピッチから得られた市販炭素品マット(嵩密度0.06g/cm)を使用した。これを5枚積層して下記に示すように熱分解炭素を表面に折出させることにより50×50×120mm(厚さ20mm)の積層平板を得た。

先ず上記炭素品マットを治具で固定せしめて誘導加熱炉内に載置し、黒鉛化、高純度化、熱分解炭素被覆処理を順次行った。黒鉛化、高純度化の条件は約40forrの減圧下、約2000℃に昇温を行い5~8時間加熱を続けた。

上記の如くして黒鉛化及び高純度化が完結した状態から引続いて更に約1000~1300℃に降温し、C。H。流量35ℓ/min、C。H。/H。=0.2 (体積比20%)にて炭素質フェルト表面に熱分解炭素を形成させるか又は(及び)内部に浸透させた。被膜の厚さは沈積時間を変えて

第3表に示す膜厚に調整した。次いでこの状態から降温、圧力を常圧に戻したのち、放冷した。これ等について急熱急冷試験を行った。即ち5分間で1300℃に昇温急熱した断熱材を水中に投じて急冷し熱分解炭素被覆の剝離状況を調べた。試料数はそれぞれ5個である。この結果を第3表に示す。

また各被膜厚に於ける断熱材の、曲げ強度、圧 縮強度、沈積面に対して垂直方向の熱伝導度を第 3 衷に示す。

実施例2

上記実施例1に於いて上記高純度化工程を進める途中で2フッ化エタンを焼成炉中導入した。不純物は蒸気圧の高いハロケン化物となって反応系外に除外されたことが明らかである。尚製品の分析値は第2表の通りである。

- 27 **-**

第 3 表

反応温度 (℃)	熱分解炭素被 膜厚さ(μ m)	被覆材の 嵩密度	曲げ強度 (kg/cm)	圧縮強度 (kg/cd)	熱伝導度 (kaℓ/m hr ℃)	不純物量 (ppm)	急熱急冷試験結果 (熱分解炭素被膜剝與對犬况)	表面の状態	備考
1100	0	0.08	2	4	0. 13	5	異常なし	表面を押さえると 若干毛羽発生	比較例
1100	0	0. 15	10	2 5	0. 17	2		毛羽なし	実施例
1100	0	0. 5	3 1	6 4	0.85	3		,,	実施例
1100	0	0. 8	125	290	8. 65	3 .	, "	,,	比較例
1800	2	0. 1	1 5	27	0.35	6	5個共異常なし	表面を押さえると 若干毛羽発生	比較例
1800.	5	0. 2	3 3	6 0	0. 21	5	<i>*</i>	毛羽なし	実施例
1800	250	1. 1	130	280	0. 95	2	"	,	実施例
1800	500	1. 3	250	550	1. 52	1	,,	"	実施例
1800	550	1. 3	265	585	1.63	2	5個中2個熱分解炭素 被膜に亀裂	"	比較例

〔発明の効果〕

以上説明した如く、本発明にかかる真空式高周波加熱方式による高純度断熱材並びにその製造たとれば、次の様な優れた効果が発起しくはない。(1) C。 H。 ガス等の炭化水素がえもしくは及素質フェルト表面に対はは炭素の内部に熱分解せしめて成る断熱材は炭素の内部に熱分解せしめて成る断熱分解炭素の内部に熱分解炭素の排棄に加えて熱分解炭素の排棄等効果により高純度で断熱効果、接着効果により高純度で断熱効果により高純度で断熱強度に優れ、しかも軽量で成形性がよく、機械的強度が強い点で優れている。

(2) 熱分解炭素により炭素質フェルト表面に又は (及び) その内部が被覆されているので、毛羽の 発生を防止することができ、炉内が汚染されるこ とがない。

(3) 真空式容器内で、高純度化反応を行うので、ハロゲンガスの消費量も少なく、高純度化工程の時間の短縮化が可能となり且つより純度の高い断熱材を得ることができる。

- 2 9 -

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明にかかる真空式・高周波加熱方式の高純度炭素材の製造装置の一例の側断面を模式的に示したものである。

- (1) … … ガス排出管
- (2)……保温材
- (3) … … 保温材
- (4)……被加熱断熱材
- (5)……高周波コイル
- (6) … … サセプター
- (7)……断熱材受皿
- (8)……ガス供給管
- (9)……水冷ジャケット

(以上)

特許出願人 東洋炭素株式会社 代理人 弁理士 尾関 弘 これ等は一般に減圧下、高温下に於いて使用され効果を示すが、とくに30forr以下、500℃以上の温度条件において特に顕著な効果を示し、更に減圧度、温度が高められた条件、例えば1for以下、800℃以上での、高真空かつ高温度条件に曝される高性能装置の断熱材料としては極めて大きな効果を示すものである。

- 30 -

第 1 図

